

ISO 42001 Foundation

miTSM Munich Institute for IT Service Management GmbH



miTSM
Wir verändern durch Wissen.

ISO 42001 Foundation Schulung

19. Januar 2026 bis 21. Januar 2026
(Online-Durchführung)
18. Februar 2026 bis 20. Februar
2026 (Online-Durchführung)
27. April 2026 bis 29. April 2026
(Online-Durchführung)
24. Juni 2026 bis 26. Juni 2026
(Online-Durchführung)
7. September 2026 bis 9. September
2026 (Online-Durchführung)
11. November 2026 bis 13. November
2026 (Online-Durchführung)
14. Dezember 2026 bis 16. Dezember
2026 (Online-Durchführung)

Die zweitägige ISO 42001 Foundation Schulung vermittelt die Mindestanforderungen der internationalen Norm ISO/IEC 42001 an die Einführung, Aufrechterhaltung und Verbesserung eines KI-Managementsystems (AIMS). Als Grundlage hierfür erwerben Sie auch ein technisches Grundverständnis von KI und ein Bewusstsein für typische KI-Risiken und zu beachtende Rechtsvorschriften.

Sie erhalten zudem praktische Einordnungen und Hilfestellungen zur Umsetzung der ISO/IEC 42001. Nach dem Kurs können Sie an der Einführung und dem Betrieb eines KI-Managementsystems aktiv mitwirken und so zum sicheren, rechtskonformen und verantwortungsvollen KI-Einsatz beitragen.

CHF 990.00

Mehr Informationen und Anmeldung

Zusätzliche Infos zur Veranstaltung

Zertifikat/Bestätigung

Zertifikat

Veranstalter

**miTSM Munich Institute for IT
Service Management GmbH**

Beschreibung

Agenda

1. Tag, 09:00 – ca. 16.30 Uhr
2. Tag, 09:00 – ca. 16.30 Uhr inkl. Prüfungsvorbereitung

Inhalte

- Grundlagen, Chancen & Risiken von KI-Systemen
- Einführung, Aufrechterhaltung und Verbesserung eines AI Managementsystems (AIMS) nach ISO/IEC 42001
 - Planungsaktivitäten, Verantwortlichkeiten, Prozesse
 - KI-Risikobeurteilung, -folgenabschätzung und -behandlung
 - Ziele und Massnahmen zum effektiven und verantwortungsvollen KI-Einsatz (Anhang A)
 - Umsetzungshinweise zu den Maßnahmen (Anhang B)
 - Leistungsmessung und Verbesserung eines AIMS mittels Überwachung, Audits und Managementbewertungen
- Rechtliche Rahmenbedingungen und verwandte Standards

Mehr Informationen und Anmeldung